PAT-NO:

JP404056262A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04056262 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE:

February 24, 1992

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SANAI, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRON CORP

N/A

APPL-NO:

JP02167207

APPL-DATE:

June 25, 1990

US-CL-CURRENT: 257/686

INT-CL (IPC): H01L025/065, H01L025/07, H01L025/18, H01L027/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable a semiconductor integrated circuit device to be miniaturized and improved in electrical properties by a method wherein two or

more semiconductor chips are stacked up on a board.

CONSTITUTION: Semiconductor chips 1, 2, and 3 are stacked up on a thin Au

film 10 on a board 4 and bonded, and the chips 1, 2, and 3 are connected to a

wiring 6 provided onto the board 4 with bonding wires, and the chips are coated

hard with resin 7 except a bonding part on the board. Then, the chip

bonded with an adhesive agent 8, the chip 2 is connected to the wiring 6

provided onto the board 4 through bonding, and a process the same as above is

repeated, whereby the chip 3 is connected to the wiring 6 on the

board 4.
Lastly, the whole body is covered with a resin 9.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-56262

⑤Int.Cl.³

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月24日

H 01 L 25/065 25/07 25/18 27/00

301 C

7514-4M 7638-4M

H 01 L 25/08

Z

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全2頁)

②発明の名称 半導体集積回路装置

②特 願 平2-167207

②出 願 平2(1990)6月25日

⑩発 明 者

佐 内

進

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

団出 願 人 松下電子工業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 小鍜治 明 外

外2名

明 網 20

発明の名称
 半導体集積回路装置

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 半導体のチップを2つ以上積み重ねた多層構造を特徴とする半導体集積回路装置。
 - (2) 基板上に、半導体のチップ、樹脂の順に積層 したことを特徴とする請求項(I)記載の半導体集 積回路装置。
 - (3) 基板上に、半導体のチップを接着し、前記 チップと基板をボンディングした後に、皮が チップと基板をボンディングした後に、ケグ・ でいる基板上のボンディングを を耐いて施し、この処理の後に、ギッグをを がって接着し、ボンディンを を前記チップと基板間で行い、接着 目のチップと基板間で行い、接着 目のチップと基板間で行いと を前のチップを接着した構造を で半導体チップを2つ以上積層した構造を で半導体チップを数の半導体集積回路装置。
- (4) 半導体チップ上にハードコート処理をした 後、この表面上に金属の薄膜を設けた構造であ

る請求項(3)記載の半導体集積回路装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体集積回路設置、特にその3次元 の構造に関するものである。

従来の技術

半導体集積回路は通常、基板上に1個又は数個、半導体チップを配置する2次元構造である。

発明が解決しようとする課題

従来の2次元構造の集積回路装置では、半導体を多数用いると、機器が大きくなる問題がある。 また半導体と半導体を結ぶ配額の長さによる負荷等で、機器のスピードが遅くなる問題があった。

本発明は、半導体集積回路装置を用いた装置の小型化と装置の電気的特性の向上を目的とする。

課題を解決するための手段

半導体のチップを基板上に2つ以上積み重ねた構造にし、基板と1番目のチップとボンディングし、さらに2番目、3番目、n番目のチップと基板をボンディングすることにより構成される3次

元の半導体集積回路装置である。

作用

多層構造の集積回路装置にすることにより、面積あたりの集積度が向上し、またチップ間の配線 長が従来より短くなるため、電気特性を向上させ ることができる。

実施例

は金(Au)の膜を示し、これは、Auのほか、 他の金属導電薄膜であってもよい。

第2図は半導体集節回路の基板を電源電圧又は アースに接続した実施例である。半導体チップ 1 は航される。樹脂 7 でハードコートした後に、 様はされる。樹脂 7 でハードコートした後に、 単体チップ 2 をこの膜上に接着した後に、配線 6 と導電薄膜 1 1 とをボンディングする。他の工程 は前記の実施例と同様である。導電薄膜 1 1 を設けることにより、チップ 1 と同様にチップの基板 を電源またはアースに接続することができる。

この方法を用いることにより、チップを2個以上租層することができる。

またチップ間の結線長が本発明では数mmであるのに対し、通常のパッケージされた集積回路では数 cm 以上と長い。このため、従来と比較して回路の特性が向上した。

以上の実施例より、本発明の半導体集積回路装置は、半導体チップを積層することができ、高密

度化を図ることができる。

発明の効果

本発明によると、半導体集積回路装置の面積あたりの集積度が向上するため、機器の小型化が図れる。またチップを積層しているため、チップ間の配線距離が短くなるため、機器の電気的スピードのアップを図ることができる。見かけ上、大チップ(30mm口以上)を用いた集積回路装置とほぼ同じ効果がある。

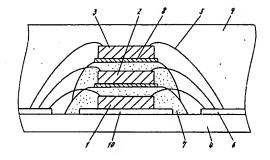
4、図面の簡単な説明

第1図、第2図はそれぞれ本発明の各実施例半 導体集積回路装置の断面図である。

1,2,3……半導体チップ、4……基板、5 ……ポンディングワイヤ、6……基板上の配線、 7……樹脂、8……接着剤、9……樹脂、10… …Auの膜、11……導電薄膜。

代理人の氏名 弁理士 果野重孝 ほか1名

4茶 1 5茗



第 2 図

